# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-062579

(43) Date of publication of application: 18.03.1991

(51)Int.CI.

H01S 3/081

(21)Application number : **02-075799** 

(71)Applicant: OPTOMIC TECHNOL CORP

LTD

(22) Date of filing:

27.03.1990

(72)Inventor: ZAJDMAN AVIGDOR

**AMICHAI ODED** 

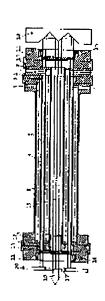
(30)Priority

Priority number: 89 89781

Priority date : **28.03.1989** 

Priority country: IL

### (54) LASER SYSTEM



# (57) Abstract:

PURPOSE: To stabilize the operation and obtain high performance by providing a stabilizing resonator in a ring shape of a medium generating a laser beam and incorporating a waxy cone as an internal cavity element. CONSTITUTION: A beam from an active medium forms a ring shape, passes through a ZnSe window 15 and reaches a waxy cone 18, and from there, is reflected to an output coupler 17. After two reflections, the beam has a cylindrical beam shape. The circular beam is directed to the coupler 17, in which a part of the beam is transmitted, constituting an output laser, is reflected to part of the beam or the waxy cone 18 thereby receiving two reflections, returning to a ring shape. The ringshaped beam is transmitted in the direction of a feedback mirror and is subjected to optical amplification in a ringshaped gain region 5. This beam is reflected again by a mirror 20, subjected to optical amplification in the region 5 and then is again changed into a compact cylindrical shape by the waxy cone 18.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

# ⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ® 公開特許公報(A) 平3-62579

(5) Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)3月18日

H 01 S 3/081

7630-5F

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全6頁)

**図**発明の名称 レーザシステム

②特 頭 平2-75799

20出 願 平 2 (1990) 3 月 27 日

優先権主張

201989年3月28日30イスラエル(IL)3089781

⑫発 明 者

アビグドール ザイド

イスラエル国, ハイフア, アインシユタイン ストリート

マン

81エー

⑩発 明 者 オデド アミカイ

イスラエル国, ハイフア, シムション ストリート 3エ

⑪出 願 人 オプトミック テクノ

ロジーズ コーポレイ

イスラエル国, ミグダル ハエメク インダストリアル

コーポレイ ゾーン (番地なし)

ション リミテイド

⑭代 理 人 弁理士 青木 朗 外4名

#### 明 細 書

# 1. 発明の名称

レーザシステム

### 2. 特許請求の範囲

1. 光学機械の不安定性および光学部品の誤ァ ライメントに対して相対的に低感度であって、同 軸対の円筒電極の組み合わせを含み、冷却手段を 備え、これらの間の空間が環状ゲイン領域を形成 し、RF電源を前記電極へ印加する手段を含み、 前記ゲイン領域が二つの平坦窓または適切な物質 のベローシール鏡によってシールされ、前記ゲイ ン領域へレーザ光線を発するガス混合物を導入す る入口ポートを含み、前記ガス状混合物の出口に 対する出口ポートを含み;ワキシコンまたはアキ シコンをシステムの一端に設けられまた、中央領 域に向かい合う出力カプラが対向端に設けられさ らに環状ゲイン部に面する平坦環鏡が設けられ、 レーザ光線の発生がワキシコンを介して平坦鏡お よび出力カプラとの間のゲイン領域で生じるレー ザシステム。

- 2. 前記二つの円筒同軸電極が中空であり、それぞれを介して冷却流体を循環する手段が備えられる請求項1記載のレーザシステム。
- 3. 光学共鳴器が折りたたまれたものであり、 該折りたたまれた要素がワキシコンである請求項 1または2記載のレーザシステム。
- 4. 円筒電極間に形成される環状ビームがワキシコンによって円筒ビームに変換され、該ビームの一部が凹面出力鏡を介して出力として離れ、その部分がゲイン部を介して後方に反射される請求項1~3のいずれかに記載のレーザシステム。

# 3. 発明の詳細な説明

#### 〔産業上の利用分野〕

本発明はレーザシステムにおける特別値からなる安定光学共鳴装置の改良に関する。本発線ではれば、レーザシステムにおいて、レーザ光線を発する媒体の環状形状に適する安定共鳴器が設けられ、内部くぼみ要素としてワキシコンまたはアキシコンが用いられる。新規なシステムは多数の利点を有し、これらの利点の一つにはコンパクト、

円筒、非環状高品質出力ビームを備える安定動作 の達成がある。

(従来の技術および発明が解決しようとする課題) レーザの多様性において、レーザ光線を発する 媒体の環円簡形状が用いられる。このためは出力レーザの特別の利点(化学、電気的なたは環状の が公表されている。環がよる。環がよる。環がよる。 環状のではコンパクト設計を可能にし、効率的能にで要が 切り、がはコンパクトとしては域がよる。 環状にある。では、カス更新、押し込み均一性等ががかにで要が がは、が、数モードが軸上のどこで複雑にでするといいの れ、該モードが動作の発生を複雑にてコンパクト 点を有する。フィードが環状領域の放射を制御する。

低位単一横波モードが達成可能である中央ヒーム領域を得る一つの方法は、環状ピームをコンパクト円筒のものに変換するアキシコンまたはワキシコン形の内部くほみ要素を付加的に使用することであり、逆もまた同じである。内部くぼみ要素

- (i) 横波モード識別の品質低下、および不安定 共鳴器の利点のいくつかの損失:
- (ii) 産業上の適用に対して不利益である薄環出 カピームの発生。

### 〔課題を解決するための手段および作用〕

本発明は多様なレーザシステムにおいて使用さ れる安定光学共鳴器に関する。本発明は、レーザ システムにおいてレーザ光線を発する媒質の環形 状に適する不安定共鳴器に関し、内部くぼみ要素 としてワキシコンまたはアキシコンを含む。結果 としてのレーザシステムは高性能を与えるもので ありまたむしろコンパクト形状からなるものであ る。本発明の好ましい実施例によるレーザシステ ムは二つの同心管状同軸電極間の環ゲイン領域を 含む。該二つの円筒電極は適切な絶縁機械部材に よって一定位置に保持される。前記円筒電極は中 空,二重壁構造からなり、そのため適切な冷却媒 質が循環可能である内部空間を提供する。環ゲイ ン領域の端部の一方にガスまたはガス混合物を導 入する手段が設けられる。環ゲイン領域の両端に 適切な物質の円形窓、例えばベローシール鏡取付 部に置換されうる ZnSe が設けられる。RF電源 を二つの電極へ印加する手段が設けられ、それ故、 ケイン領域のガス混合物において放電を確立する。

ゲイン領域の両側に、円筒軸に垂直で、平坦頂フ ィードバック鏡がそれぞれに設けられ、他端に軸 に垂直にワキシコンが設けられる。環平坦鏡によ って形成される中央領域に凹面出力カプラが設け られる。アクティブ媒質からのレーザーピームが 環形状を有しさらにZnSe窓の第1を経て離れまた ワキシコンに到着し、そこで出力カプラに向けて 反射される円筒ピームへ変換され、そこから該ビ ームの一部が出力ピームとして該システムを離れ、 一方一部が再びその形状を環形状へ変換するワキ シコンに向けて後方へ反射され、平坦環フィード バック鏡に向けられて、環ゲイン領域の増幅を受 け、再び後方に反射され、ゲイン領域の増幅をさ らに受け、ワキシコンに再び向けられ、そこでそ の形状が円筒のものに再び変化する。放電および 光増幅はレーザ光線を発する領域(ゲィン領域) で生じる。該ビームが円筒であるコンパクト領域 はモード制御が実施される領域になる。この領域 ではさらに回折現象によって、該ビームは高品質 の低位モードを達成するように制御される。この

方法は、レーザ光線を発するアクティブ媒質の環口径の回折フィルタリング性質によって高められる。このシステムの光学共鳴器は折りたたまれた 共鳴器としてロック可能であり、そこでは折りた たまれた要素はワキシコンである。下記のように たのシステムの波伝播分析の結果が与えられる。

第1回図は光学機械不安定性および該システムの光学要素のわずかな誤アライメントに対し感度が高い内部空洞ワキシコンを含む不安定共鳴器の形状を示す。この図において、Aは平坦フィードバック鏡、Bはレーザ光線を発する環媒質、Cはワキシコン、Dは平坦折りたたみ環鏡、Eはスクレーパ鏡、Fは凸鏡、Oは低位横波モードで環出力ビームである。

第1(b)図は角立方体逆反射器の使用のために光 学機械不安定およびわずかな誤アライメントに対 して感度が低い内部くほみワキシコンを具備する 不安定共鳴器(ADCF)を示す。この図に示さ れる要素は: 角立方体逆反射器A: レーザ光線を 発する環媒質B: ワキシコンC; 平坦折りたたみ 鏡D: スクレーパE: 凸鏡F: および低体積横波 モードの環出力ピームOである。

第1(C)図は凹鏡のため光学機械不安定および光学要素のある誤アライメントに対して感度が実質的に低下する内部くぼみワキシコンを具備する安定共鳴器を示す。この図のシステムは平坦フィードバック鏡A、レーザ光線を発する環媒質B、ワキシコンC、平坦折りたたみ鏡Dおよび凹面出力鏡Fを含み: Oは出力(低体積機波モード)ピームである。

#### (実施例)

本発明は一定尺度に従わない概略図を参照して のみ例によって説明する。

第2図を参照して説明する。本発明のレーザシステムは1対の同心金属電極1および2を組み合わせて含み、該電極間にはゲイン領域5が設けられ、前記同心電極はセンタリング部材12および3によって保持される。二つの電極1および2は中空でありまた、それぞれにはチャンネル4およ

び6が設けられ、それぞれ、冷却流体が循環する。電極1および2は絶縁リング3および12によって互近に絶縁される。レーザ光線を発すコポート8から領域5に入れられた日本の日ボート8からは変変が設けられて見いたが変変が設けられる。変変が設けられて日本のであって一切が立る。これのは変変が強力には変なが、15によっての他端には所にはある。RF電源を電源がよよばなのでははする。RF電源を電源が設けられ、で電源を電源が設けられている。RF電源を電源が設けられている。の世光線を発する。レーザ光線を発する。レーザ光線を発する。レーザ光線を発するはワキシコン(waxicon) 18を介在する環で生じる。

Aのアクティブ媒体からのピームは環形状を有し、ZnSe窓15 を通過し、Bのワキシコン18 に到着し、そこからCへさらに出力カプラー17 へ反射される。BおよびCでの二つの反射後、該ピームは円筒ピーム16 の形状をする。領域CDは

「コンパクト領域」とよばれ、一方領域BFは 「環領域」とよばれる。円筒ビームは出力カプラ -17 に向けられ、ここでDでビームの一部が伝 送され、出力レーザを構成し、前記ピームの一部 がワキシコン18 へ向けて後方に反射され、Cお よびBで二つの反射を受け、環形状にもどり、環 状ピームがフィードバック鏡20 の方向に伝達さ れ、環状ゲイン領域5を通過し、ここで光学的増 幅を受ける。該ビームはHで第2のZnSe窓を経て Fのフィードバック鏡20 へ通過する。 原ビーム は鏡20 によって再び反射され、領域5を通過し、 光学的増幅を再び受け、ワキシコン18 へ向けて 伝達され、ここで該ビームはコンパクトな円筒形 状に再び変えられる。放電および光増幅は環状の レーザ光線を発する領域5に生じ、領域CDはモ ード制御がなされる場所である。領域CDにおい て、回折現象によって、該ビームは低位横波モー ドビームの形状を保持するように制御される。

この過程はアクティブ媒体の見通しのきく口径の回折フィルタリング性質によって高められる。

光学共鳴器 FD、20-17は折りたたまれた共鳴器と考慮されてもよく、該折りたたみ要素はワキシコン 18 である。

第3図は波伝播分析の結果を説明するもので、 RF励起された COz-Nz-He混合物のゲイン飽和 状態を含む。

### (発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、安定共鳴器がレーザ光線を発する媒質の環形状を有し、内部くほみ要素としてワキシコンまたはアキシコンを含むようにしたので、動作が安定し、高性能になり、システム形状がコンパクトになることが期待される。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 (a)図は内部くぼみワキシコンを含む不安定 共鳴器の形状を示す図、

第1(b)図は内部くほみワキシコンを具備する不 安定共鳴器の形状を示す図、

第1(C)図は内部くぼみワキシコンを具備する安

定共鳴器の形状を示す図、

第2図は本発明のレーザシステムの断面側面図、 第3図は本発明のレーザの被伝播分析から生ずるピーム形状であってRF励起 CO2-N2-He混合 物のケイン飽和状態を包含するものを示す図である。

図において、

1, 2…電極、

3…絶縁リング、

4, 6…チャンネル、

5 … 領域、

8 … 入口ポート、

11…窓取付部、

12…出口ボート、

14, 15 … 窓、

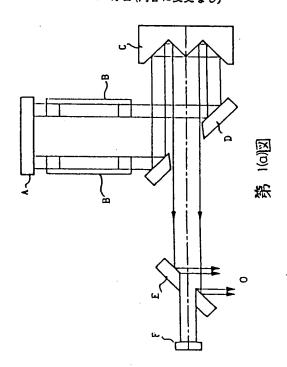
16…円筒ピーム、

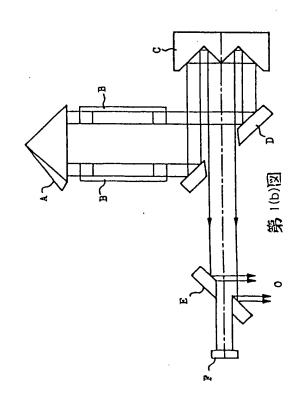
17…カプラ、

18…ワキシコン、

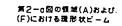
20…環平坦フィードバック鏡。

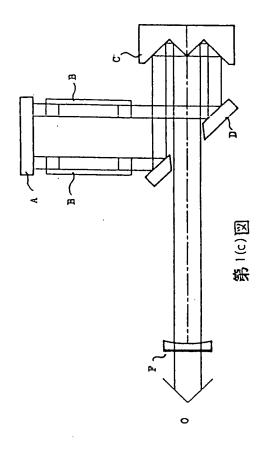
# 図面の浄書(内容に変更なし)

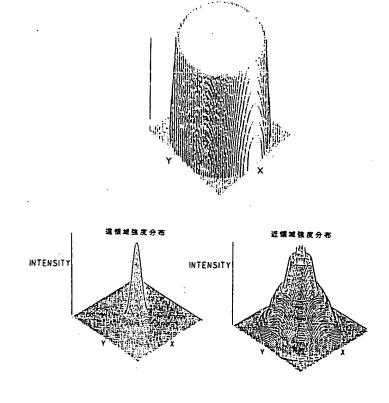




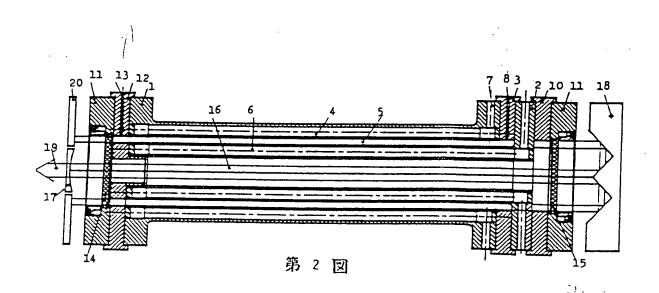
# 特開平3-62579 (5)







第 3 図



# 手 統 補 正 書(方式)

平成 2 年 8 月 2 2 日

特許庁長官 植 松 敏 段

事件の表示
平成2年特許願第75799号

2. 発明の名称

レーザシステム

3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

名称 オプトミック テクノロジーズ コーポレイション リミティド

4. 代 理 人

住所 〒105 東京都港区虎ノ門一丁目 8 番10号 静光虎ノ門ビル 電話 504-0721 氏名 弁理士 (6579) 青 木 朗 (54名)

5. 補正命令の日付 平成2年5月26日 (発送日)





6. 補正の対象

図面

7. 補正の内容

図面の浄費(内容に変更なし)

8. 添付書類の目録

净字図面

1 通